3

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-46230

(P2002-46230A) (43)公開日 平成14年2月12日(2002.2.12)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ	テーマコート'(参考
B32B 27/20		B32B 27/20	A 4F100
B29C 45/14		B29C 45/14	4F206
// B62D 29/04		B62D 29/04	A
B29L 9:00		B29L 9:00	1
		審査請求	未請求 請求項の数8 OL (全6頁)
(21)出願番号	特願2000-236860(P2000-236860)	(71)出願人	000002886
			大日本インキ化学工業株式会社
(22) 出願日	平成12年8月4日(2000.8.4)		東京都板橋区坂下3丁目35番58号
		(72)発明者	神山 達哉
			埼玉県戸田市笹目3-7-6
		(72)発明者	矢野 健吉
			東京都北区淹野川6-50-5
		(72)発明者	杉谷 道雄
			埼玉県蓮田市黒浜1709-5
		(72)発明者	池田 康郎
			埼玉県大宮市土呂町 1-76-3-502
		(74)代理人	100088764
			弁理士 髙橋 勝利
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】積層シート

(57)【要約】

【課題】 金属調表面を有する積層シート、特に自動車 関連部材、建材部材、家電品等の外装塗装不要のシート として有用な成型用積層シートを提供する。

【解決手段】 透明又は半透明である第一のフィルム層 (A)上に、蒸着金属膜から得られる金属細片を樹脂ワニス中に分散したインキを1層以上設けたインキ層

(B)を有し、該フィルム層を表面層とすることを特徴とする成型用積層シート。透明又は半透明である第一のフィルム層(A)上に、セルロース誘導体で表面処理した蒸着金属膜細片を樹脂ワニス中に分散したインキを1層以上設けたインキ層(B)を有することを特徴とする積層シート。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明又は半透明である第一のフィルム層 (A)上に、蒸着金属膜から得られる金属細片を樹脂ワ ニス中に分散したインキを1層以上設けたインキ層

(B) を有し、該フィルム層を表面層とすることを特徴 とする成型用積層シート。

【請求項2】 インキ層(B)の第一層の乾燥膜厚が 0. 05~3 µmである請求項1に記載の成型用積層シ ート。

【請求項3】 インキ層(B)側に更に、透明、半透明 10 又は着色剤含有の第二のフィルム層(C)を有する請求 項1又は2に記載の成型用積層シート。

【請求項4】 第一のフィルム層(A)及び又は、第二 のフィルム層(C)が熱可塑性樹脂層である請求項1~ 3に記載の成型用積層シート。

【請求項5】 (A)(B)層間及び又は(B)(C) 層間に接着剤層(D)を有する請求項1~4の何れかに 記載の成型用積層シート。

【請求項6】 樹脂ワニスを構成する樹脂の軟化点が、

(A) 及び又は(C) を構成する熱可塑性樹脂の軟化点 20 よりも低いものである請求項1~5の何れかに記載の成 型用積層シート

【請求項7】 200%展延時に於ける(A)側の表面 光沢値の変化率が20%以下である請求項1~6の何れ かに記載の成型用積層シート。

【請求項8】 透明又は半透明である第一のフィルム層 (A)上に、セルロース誘導体で表面処理した蒸着金属 膜細片を樹脂ワニス中に分散したインキを1層以上設け たインキ層(B)を有することを特徴とする積層シー ト。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、金属調表面を有す る積層シート、特に自動車関連部材、建材部材、家電品 等の外装塗装不要のシートとして有用な成型用積層シー トに関する。

[0002]

【従来の技術】従来から、成型部材は一般に射出成型な どで成型された後、意匠性、表面保護の観点からスプレ 一塗装が施され、焼き付けにより架橋させる方法で塗装 40 がなされている。しかしながら、揮発性有機溶剤の排出 に対する作業環境保護、外部環境保護の観点から粉体塗 料の使用等の無溶剤化が図られている。同時に、着色シ ートを成型性樹脂を積層させて一体として成型する方法 が紹介されている。

【0003】特に金属調の意匠性を有するシートとし て、アルミ蒸着したポリエチレンテレフタレートフィル ムやポリプロピレンフィルム等をドライラミネートした 積層シートや、鱗片状でかつ表面が平面なアルミニウム

積層シート(特許第2679485号)等が知られてい る。しかしながら、これらのシートは、平面として金属 調表面を有しているものの、蒸着面に展延性が十分にな いことや、インキ層を表面層としていることのため、真 空成型またはインモールド成型等の成型加工を施した場 合に、成型後に光沢のムラを生ずる等、金属調層の意匠 性が不十分であった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、金属 調の意匠性を有する積層シート、特に、成型時に必要な 展延性を有する成型用積層シートを提供することにあ る。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた めに、検討の結果、蒸着金属膜から得られる金属細片を 樹脂ワニス中に分散したインキを有する積層シートを用 いることにより上記課題を解決し本発明に至った。

【0006】即ち、本発明の構成は、透明又は半透明で ある第一のフィルム層(A)上に、蒸着金属膜から得ら れる金属細片を樹脂ワニス中に分散したインキを一層以 上設けたインキ層(B)を有し、該フィルム層を表面層 として成型することを特徴とする成型用積層シートであ

【0007】本発明の構成は、インキ層(B)側に更 に、透明、半透明又は着色剤含有の第二のフィルム層

(C) を有する成型用積層シート、第一のフィルム層

(A) 及び又は、第二のフィルム層 (C) が熱可塑性樹 脂層である成型用積層シートを含む。

【0008】更に本発明の構成は、(A) (B) 層間及 30 び又は(B)(C)層間に接着剤層(D)を有する成型 用積層シート、(B)又は(C)側に更に粘着剤層

(E) を有する成型用積層シートを含むものである。

又、樹脂ワニスを構成する樹脂の軟化点が、(A)及び 又は(C)を構成する熱可塑性樹脂の軟化点よりも低い ものである成型用積層シート、200%展延時に於ける (A) 側の表面光沢値の変化率が20%以下である成型

用積層シートを含むものである。

【0009】更に、本発明の構成は、透明又は半透明で ある第一のフィルム層(A)上に、セルロース誘導体で 表面処理した蒸着金属膜細片を樹脂ワニス中に分散した インキを1層以上設けたインキ層(B)を有することを 特徴とする積層シートである。

【0010】尚、表面光沢値の変化率の定義は以下の通 りとする。積層シートを構成する材料の軟化点よりも高 い温度で展延加工を行った後、積層シートの厚さを測定 し、展延加工前と同じ厚さを有する部分(非展延部)及 び、展延加工前の1/2の厚さを有する部分(200% 展延部)についての表面光沢を、光沢計:micro-TRI-gloss (BYK Gardner製) を用 粒子を含有するアクリレート系エマルジョン層を有する 50 い、(A) 側から、60°/60°の条件で測定する。

20

表面光沢値の変化率= (非展延部の光沢値-200%展延部の光沢値)÷(非展延部の光沢値)×100(%)と定義する。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明に係る成型用積層シートの 形態は、第一に、透明又は半透明である第一のフィルム 層(A)上に、蒸着金属膜から得られる金属細片を樹脂 ワニス中に分散したインキを1層以上設けたインキ層

(B)を有する構造の成型用積層シートである。インキ層(B)の第一層の乾燥膜厚が0.05~3μmである 10 ことが好ましい。更に付加された形態として、インキ層(B)側に更に、透明、半透明又は着色剤含有の第二のフィルム層(C)を有する構造の積層シートである。

又、(A) (B) 層間及び又は(B) (C) 層間に接着 剤層(D) を有していても良い。更に、透明又は半透明 である第一のフィルム層(A)上に、セルロース誘導体 で表面処理した蒸着金属膜細片を樹脂ワニス中に分散したインキを1層以上設けたインキ層(B) を有することを特徴とする積層シートである。以下、各構成要素について詳述する。

【0012】本発明に用いる第一のフィルム層(A)は 透明、半透明又は着色クリアの単層又は多層フィルムで あって、延伸性を有するフィルムが用いられるが、真空 成型等の熱による成型工程が必要な場合には、熱可塑性 樹脂を主体とするフィルムが好ましく、例を挙げれば、 ポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブ チレンテレフタレート、アクリル樹脂、シリコンーアク リル樹脂、ポリスチレン、ポリウレタン、ナイロン、ポ リビニルアルコール、エチレンービニルアルコール、ポ リビニルクロライド、ポリビニリデンクロライド、ポリ ビニルフルオネート、ポリビニリデンフルオネート等の 熱可塑性樹脂が好ましく用いられる。軟化点は30~3 00℃が好ましく用いられる。

【0013】本発明のインキ層に用いるインキは、蒸着金属膜から得られる金属細片を樹脂ワニス中に分散した高輝度インキであり、特にグラビアインキが好ましい。ワニス用樹脂は、アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ウレア樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ビニル樹脂(塩ビ、酢ビ共重合樹脂)、ビニリデン樹脂(ビニリデンクロライド、ビニリデンフルオネ 40ート)、エチレンービニルアセテート樹脂、ポリオレフィン樹脂、塩素化オレフィン樹脂、エチレンーアクリル樹脂、石油系樹脂、セルロース誘導体樹脂等の熱可塑性樹脂が好ましく用いられる。更に、成型工程が必要な場合、インキ層が十分に展延するために、第一のフィルム層(A)、第二のフィルム層(B)を構成する樹脂の軟化点より低い軟化点を有する樹脂が好ましい。その差が20℃以上有ることが好ましい。

【0014】また、高輝度グラビアインキの溶剤は、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、シクロヘキサ

ン、ノルマルヘキサン等の脂肪族または脂環式炭化水素、酢酸エチル、酢酸プロピル等のエステル類、メタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、エチレングリコールモノエチルエーテル等のアルキレングリコールアルキルエーテル等が好ましく用いられる。

【0015】なお、意匠性、展延性を阻害しない限り、インキ中に消泡、沈降防止、顔料分散、流動性改質、ブロッキング防止、帯電防止、酸化防止、光安定性、紫外線吸収、内部架橋等を目的とする各種添加剤を加えても構わない。

【0016】本発明に用いるインキに使用される、蒸着金属膜から得られる金属細片は、アルミニウム(A1)、金(Au)、銀(Ag)、真鍮(Cu-Zn)、チタン(Ti)、クロム(Cr)、ニッケル(Ni)、ニッケルクローム(Ni-Cr)、ステンレス(SU S)等が好ましく用いられる。これらの金属細片は、分散性、酸化防止・インキ層の強度アップ等のためにニトロセルロース等、セルロース誘導体で表面処理を行っても良い。

【0017】インキ層(B)は高輝度の意匠性を持つために、全体として、 $0.5\sim50\mu$ mの膜厚が好ましい。高輝度を得るために、最終膜厚が同一であっても、インキ層(B)の第一層の乾燥膜厚が $0.05\sim3\mu$ mであることが好ましい。複数のインキ層の間に透明又は半透明の熱可塑性二スを積層することも出来る。

【0018】高輝度インキ層の下に更に第二のインキ層として、着色剤含有インキを積層することも出来る。この場合、高輝度グラビアインキの層を第一のインキ層と称する。用いられる樹脂ワニスは、アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ウレア樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ビニル樹脂(塩ビ、酢ビ共重合樹脂)、ビニリデン樹脂(ビニリデンクロライド、ビニリデンフルオネート)、エチレンービニルアセテート樹脂、ポリオレフィン樹脂、塩素化オレフィン樹脂、エチレンーアクリル樹脂、石油系樹脂、セルロース誘導体樹脂等の熱可塑性樹脂が好ましく用いられる。更に、成型工程が必要な場合、インキ層が十分に展延するために、第一のフィルム層(A)、第二のフィルム層(B)を構成する樹脂の軟化点より低い軟化点を有する樹脂が好ましい。

【0019】第二のインキ層の膜厚は $0.05\sim100$ μ m程度が好ましい。着色剤含有の第二のインキ層を有する場合、表面層からは、第一のインキ層を透して着色剤の金属調の意匠性を得ることが出来る。この場合の第一のインキ層の膜厚は、透過性の観点から 0.5μ m以下程度であることが好ましい。

【0020】また、第二のインキ層を第一のインキ層と 同色系のインキにすることで、第二層により隠蔽性を付 50 与することができる。

ッコーター、ナイフコーター、エアナイフコーター、キス タッチコーター及びコンマコーター等を用いることが出

【0021】本発明で、インキ層(B)側に更に設けることの出来る、第二のフィルム層(C)は、透明、半透明又は着色剤含有の単層又は多層フィルム層であって、延伸性を有するフィルムが用いられるが、真空成型等の熱による成型工程が必要な場合には、熱可塑性樹脂を主体とするフィルムが好ましく、例を挙げれば、ポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート、ポリプチレンテレフタレート、アクリル樹脂、ポリスチレン、ポリウレタン、ナイロン、ポリビニルアルコール、エチレンービニルアルコール、ポリビニルクロライド、ポリビニリデンクロライド、ポリビニルフルオネート、ポリビニリデンフルオネート等の熱可塑性樹脂が好ましく用いられる

【0022】インキ層(B)と第二のフィルム層(C)の間に、第一のフィルム層と同様のフィルム層(A')と、(B)層と同様のインキ層(B')を積層させた層を挿入することも出来る。この場合接着剤を介しても介さなくても良い。(A)と(A')又(B)と(B')は同一でも異なっていても良い。更に、(A)(B)(A)(B)(C)の如く、(A)(B)

の積層単位を3単位以上繰り返し積層しても良い。

【0023】本発明に係る積層シートでは、(A)

(B) 層間及び又は(B) (C) 層間に接着剤層(D) を設けることが出来る。接着剤層(D) としては、ドライラミネート接着剤、ウェットラミネート接着剤、ヒートシール接着剤、ホットメルト接着剤等が好ましく用いられる。各層に接着性樹脂を用いた場合、特別の接着剤層を用いない熱ラミネートでも良い。

【0025】本発明に関わる積層シートでは、(A)表面層側に、意匠性、耐摩擦性、耐擦傷性、耐候性、耐汚染性、耐水性、耐薬品性及び耐熱性等の性能を付与するために、透明、半透明若しくは着色クリアトップコート層を1層以上設けることができる。トップコート剤としては積層シートの展延性を阻害しない限り、ラッカータイプ、イソシアネート又はエポキシ等による架橋タイプ、UV架橋タイプ又はEB架橋タイプが好ましく用いられる。

【0026】本発明に関わる積層シートでは、第一のフィルム層(A)には、意匠性を付与するために、(A)の表面層又は(A)と第一のインキ層(B)の間に、透明若しくは半透明の着色インキ層を設けることができる。

【0027】本発明に関わるインキ層及び接着剤層の塗 ィルム(フィルムA)、第二のプエ方式は、グラビアコーター、グラビアリパースコータ するフィルムとして、透明で厚さー、フレキソコーター、ブランケットコーター、ロール 50 ィルム(フィルムC)を用いた。

【0028】本発明に係る成型用積層シートは各種成型法の表面層として用いることが出来る。例を挙げると、第一のフィルム層(A)を表面側に配置し、反対面に金属板を積層しプレス接着成型法で成型することが出来る。又、第一のフィルム層(A)を表面側に配置し、熱成型により三次元形状を有する予備成型体とした後、射出成型金型内にインサートし、射出樹脂と一体化するインサート射出成型法で成型することが出来る。更には、射出成型金型にシート状で挿入し、金型内で射出樹脂と一体化するインモールド射出成型法で成型することが出来る。積層シートの優れた展延性により、展延度合いの大きい箇所も意匠性、即ち高い光沢を保つことが出来

【0029】本発明に係る成型用積層シートの展延性は、200%展延時に於ける(A)側の表面光沢値の変化率が目安となるが、20%以下であることが好ましい。特に10%以下が好ましい。

[0030]

る。

【実施例】以下に、実施例をもって、本発明を具体的に 説明するが、これらに何ら制限されるものではない。 【0031】(インキ調製例B-1)ニトロセルロース で表面処理を施した、アルミ蒸着膜細粉30部(10% スラリー品)、ウレタン樹脂(ポリウレタン2593: 荒川化学社製)18部、酢酸エチル25部、メチルエチ ルケトン14部、イソプロパノール10部を配合し、撹 拌・分散し、アルミ蒸着細粉を用いたグラビアインキB -1を得た

【0032】(インキ調製例B-2)アルミペースト (ハイプリントTD-200T:東洋アルミニウム社 製)25部、ウレタン樹脂(ポリウレタン2593:荒川化学社製)20部、酢酸エチル17部、メチルエチルケトン8部を配合し、撹拌・分散し、アルミペーストを用いたグラビアインキB-2を得た。

【0033】(接着剤調製例D-1)主剤として、芳香族ポリエーテルウレタン樹脂(ディックドライAS-106A:大日本インキ化学工業社製)100部及び硬化剤として、エポキシ(LR-100:大日本インキ化学工業社製)10部からなる2液型接着剤D-1を得た。【0034】(二スの調製例)ウレタン樹脂(ポリウレタン2593:荒川化学社製)50部、酢酸エチル30部、メチルエチルケトン20部、酢酸エチル10部を配合し透明二スを得た。

【0035】第一のフィルム層(A)を構成するフィルムとして、透明で厚さ 100μ mのゴム変性PMMAフィルム(フィルムA)、第二のフィルム層(C)を構成するフィルムとして、透明で厚さ 300μ mのABSフィルム(フィルムC)を用いた。

【0036】 (アルミ蒸着フィルムの作成例) ゴム変件 PMMAフィルムにアクリル系蒸着アンカー剤 (MET No. 1850:大日本インキ化学工業社製)をグラ ピアコーターにて、乾燥膜厚1.0μmに塗工し、塗工 面にA1 (アルミニウム) を0.06 μm蒸着した。

【0037】 (実施例1) 層構成を、フィルムA/イン キB-1/接着剤D-1/フィルムCとし、インキB-1はグラビアコーターにて、乾燥膜厚2.0μmに1回 塗工、接着剤D-1はグラビアコーターにて、塗布量 5. 0g/m2に塗工した。得られた積層シートを40 10 RI-gloss (BYK Gardner製)を用 ℃で3日間エージングし、その後、真空成型法にてシー トを展延加工した。

【0038】 (実施例2) 層構成を、フィルムA/イン キB-1 (積層) /接着剤D-1/フィルムCとし、イ ンキΒ-1はグラビアコーターにて、乾燥膜厚2.0μ mを10回塗工し、接着剤D-1はグラビアコーターに て、乾燥塗布量5.0g/m2に塗工した。実施例1と 同様の展延加工を施した。

【0039】 (実施例3) 層構成を、フィルムA/イン キB-1/ニス/インキB-1/接着剤D-1/フィル 20 ムCとし、インキB-1は何れもグラビア印刷方式に T、乾燥膜厚2. $0 \mu m c 1 回塗工し、ニスはグラビア$ コーターにて、乾燥膜厚4.0μmに塗工し、接着剤D -1はグラビアコーターにて、乾燥塗布量5.0g/m 2に塗工した。実施例1と同様の展延加工を施した。

【0040】(実施例4)層構成を、フィルムA/イン キB-1/接着剤D-1/フィルムA/インキB-1/ 接着剤D-1/フィルムCとし、インキB-1は何れも グラビアコーターにて、乾燥膜厚2.0μmに塗工、接 着剤D-1はグラビアコーターにて、乾燥塗布量5.030 g/m2に塗工した。実施例1と同様の展延加工を施し た。

【0041】 (実施例5) 層構成を、実施例1と同様に し、インキB-1をアプリケーターにて、乾燥膜厚20 μmに1回塗工した。実施例1と同様の展延加工を施し た。

【0042】(比較例1)層構成を、アルミ蒸着フィル ム/接着剤D-1/フィルムCとし、接着剤D-1はグ ラピアコーターにて、乾燥塗布量5.0g/m2に塗工 した。実施例1と同様の展延加工を施した。

【0043】 (比較例2) 層構成を、フィルムA/イン キB-2 (積層) /接着剤D-1/フィルムCとし、イ

ンキB-2はグラビアコーターにて、乾燥膜厚2.0 μ mを10回塗工し、接着剤D-1はグラピアコーターに て、乾燥塗布量5.0g/m2に塗工した。実施例1と 同様の展延加工を施した。

【0044】尚、展延加工は、金型温度155℃の条件 にて真空成型法で行った。展延加工後、加工前の積層シ ートの厚さと同じ厚さを有する部分(非展延部)及び、 加工前の厚さの1/2の厚さを有する部分(200%展 延部) についての表面光沢を、光沢計:micro-T い、60°/60°の条件で測定した。結果を表1に示

[0045]

【表1】

	光沢値	
	非展延部	200%展延部
実施例1)	9 2	9 1
実施例2)	9 0	8 8
実施例3)	9 1	9 0
実施例4)	90	9 0
実施例5)	78	7 5
比較例1)	100	測定不可*
比較例 2)	5 3	3 2

【0046】表1中の(*)は、アルミ蒸着層が塗膜切 れのため測定不可を示す。

【発明の効果】本発明によれば、金属調の意匠性を有 し、かつ成型時に必要な展延性を有し、光沢の変化の少 ない優れた成型用積層シートが得られる。

フロントページの続き

(72)発明者 髙橋 勝治 千葉県佐倉市染井野 5-21-2

(72)発明者 大塚 孝臣 神奈川県横浜市磯子区中原2-11-8 (72)発明者 山田 裕文 千葉県市原市光風台5-434 F 夕一ム(参考) 4F100 AB01B AB25B AK01C AR00A BA02 BA03 BA07 BA10B BA10C CB00 CC00B DE01B GB08 GB32 JA20B JB16C JN01A JN02A YY00B 4F206 AD08 AD20 AG03 AH26 AH42 AH48 JA07 JB13 JF05